LIGHT EMITTER

Patent Number:

JP2263668

Publication date:

1990-10-26

Inventor(s):

KUSUDA YUKIHISA; others: 03

Applicant(s):

NIPPON SHEET GLASS CO LTD

Requested Patent:

JP2263668

Application Number: JP19890192161 19890725

Priority Number(s):

IPC Classification:

B41J2/45; B41J2/455; H01L27/10; H01L27/15; H01L33/00

EC Classification:

Equivalents:

JP2577089B2

Abstract

PURPOSE:To interrupt a bias light generated from a scanning circuit to prevent a deterioration in image quality by a method wherein a line that is provided on light-emitting elements for applying an electric current for the emission of light is used as a clock line for controlling an emission of light, and the scanning circuit

for the emission of light is used as a clock line for controlling an emission of light, and the scanning circuit and the light-emitting elements are separated from each other. CONSTITUTION:A light emitter consists of transfer elements T(-1)-T(2) and writing light-emitting elements L(-1)-L(2). Gate electrodes G-1-G1 of the transfer elements are also connected to gates of the writing light-emitting elements. A writing signals Sin is applied to anodes of the writing light-emitting elements. For example, when the transfer element T(0) is in an ON state, the voltage of the gate electrode Go lowers to be less than VGK (that is estimated to be 5V, in this case) to become approximately zero. Therefore, the voltage of the writing signal Sin not less than a diffusion voltage (approximately 1V) in a pn jointing can make the light-emitting element L(0) in a light emitting state. In this manner, a light emitting strength is determined by an amount of electric current to flow to the writing signal Sin, and an image can be written with an arbitrary strength. with an arbitrary strength.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

9日本国特許庁(JP)

1D 特許出願公開

[©] 公開特許公報(A) 平2-263668

Sint. Cl. 3

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)10月26日

B 41 J 2/45 2/455

7612-2C B 41 J. 3/21

L*

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全16頁)

9発明の名称 発光装置

者

②符 願 平1-192161

②出 願 平1(1989)7月25日

優先権主張 @昭S3(1988)11月10日@日本(JP)@特願 昭S3-284338

深

⑫発 明 者 楠 田 幸 久 大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日本板硝子株

式会社内

大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日本板硝子株

式会社内

⑫発 明 者 山 下 建 大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日本板硝子株

式会社内 大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号

切出 願 人 日本板硝子株式会社砂代 理 人 弁理士 大野 精市

刀

最終頁に続く

仰発

明 知 會

1. 発明の名称

発光装置

2. 特許請求の整備

(1) しまいで圧もしくはしまい電流が外部から 制御可能な制御電話を有するスイッチ素子多数値 を配列したスイッチ素子アレイの各スイッチ素子 の制御電話を互いに電気的手段もしくは光学的手段 にて決議すると共に各スイッチ素子に電輝ラインを電気的手段を用いて接続し、かつ各スイッチ 素子にクロックラインを接続して形成した自己走 変アレイと、

しきい 常圧もしくはしきい 電流が外部から制御 可能な制御電極を有する発光素子多数値を配列し た発光素子アレイとからなり、

接発光素子アレイの各制部電極を前記スイッチ 素子の制御電極と電気的手段にて接続し、 発光 素子に発光のための電波を印加するラインを設け た発光装置。

(2) 鎮発光景子に設けた発光のための電流を印

加するラインが、 賃息先業子の発光を制御するクロックラインである請求項 1 記載の発光額径。

メモリ機能を有する角光メモリ常子アレイと、 は自己走産アレイに決続した。 信号を放角光メ モリ常子アレイに書き込む書き込みスイッチアレ 1 2.

調発光メモリポ子アレイをリセットするリセットスイッチアレイとからなる。

自己走臺灣館を用いて動作を行なう発光資産。 3. 免引の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、同一基体上に集積して作製でき、自己走査機能を発揮できる発光経費の改良に関し、 特にパイアス光を減少させたり、 長寿命化を実現 して光ブリンタ等へ応用を可能にした発光接続に 関する。

【従来の技術】

現代素子の代表的なものとしてLED(Light Emitting Diode)及びLD(Laser Diode)が知られている。

L B D は化合物半導体(G aAs、 G aP、 A IG aAs、 InG aA sP、 InG aA IA s等)のP N またはP I N 接合を形成し、これに順方向電圧を加えることにより接合内部にキャリアを注入し、その再結合の過程で生じる発光環象を利用するもので

さらにこの角光サイリスタの中に導致路を設け L Dとまったく同じ原理でレーザサイリスタを形 成する事もできる。 (Y.Tashiro et. al. Appl. Phys. Lett. 54(4), 1989 pp329-331)

これらの様な角光素子、 特に L B D は化合物半導体基板上に多数値作られ、 切断されて一つづつ

8 5.

またしりはこのしBD内部に導致器を設けた様 遠となっている。 あるしまい 編電流以上の電流を 流すと住人される電子 - 正孔対が増加し反転分布 状態となり、 誘導放射による光子の増倍 (利得) が発生し、 へき関節などを利用した平行な反射鏡 で発生した光が再び活性層に帰還されレーザ光が出 が起こる。 そして導致路の増削からレーザ光が出 ていくものである。

これらし E D、 L D と同じ発光メカニズムを有する発光素子として発光機能を持つ負性抵抗素子(発光サイリスタ、レーザサイリスタ等) も知られている。発光サイリスタは先に途べたような化合物半導体で P N P N 修造を作るものであり、 シリコンではサイリスタとして実用化されている。(青木昌倍編等、「発光ダイオード」工業調査会、pp187~169参照)

この発光サイリスタの基本構造及び電流一電圧 特性を第19回、第20回に示す。第20回に示 す構造はN形GaAs基板上にPNPN構造を形成

の角光素子としてパッケージングされ 販売されている。 また密着イメージセンサ 用及びブリンタ用 光輝としてのLEDは一つのチップ上に 複数 個の LEDを並べたLEDアレイとして販売されている。

一方密着形イメージセンサ、 L B D ブリンタ等では親み取るボイント、 書き込むボイントを育定するため、 これら発光器子による発光点の走査機能(先走査機能)が必要である。

しかし、これらの従来の発光素子を用いて光定を行なっためには、 L B D T T の で は L B D を ワイヤボンディング 等 L B D を ワイヤボンディング の し L B D を リイヤボンディング の し L B D を リーング や つ の た に 没 説 ひ の ワイヤ 必 要 の で い と な か か つ、 返 動 I C も 数 多 の で く な な か は な か か なって し ま う と い う 同 題 と に か か なって し ま う と い う 間 題 と に な り、 コ ン バクト 化 が 田 強 と い っ テ も ワイト 化 が 田 強 と い っ テ も ワ イ ア い た。 ま た L B D を 並 べる ピッテ も ア い た。 ま た L B D を 並 べる ピッカ

ディングの技術で定まり、 坦ビッチ化が難しいと いう問題点があった。

発明者らは先に発光素子アレイ自身に自己走査 機能をもたせることにより、ワイヤボンディング の数の問題、選動ICの問題、コンバクト化、短 ピッチ化の問題を解決した。 (例えば特顧昭63 - 65392)上記発光鏡霞の概略を図面を参照 しながら以下間単に記す。

第12回は平面回であり、このメース・ラインにそっての断面回が第13回、 Y-Y・ラインにそっての断面回が第14回である。また等価回路を第15回に示す。

第13回において、発光素子はn形 G a A s 基 級 (1)上に 接層 U た n 形 G a A s 層 (24b)、 n 形 A l G a A s 層 (24a)、 p 形 G a A s 層 (23a)、 n 形 G a A s 層 (22a)、 p 形 A l G a A s 層 (21b)、 お よ び p 形 G a A s 層 (21a)からなっている。 これは活性層である p 形 G a A s 層 (23a)、 n 形 G a A s 層 (22a) ヘキャリアを 同 じ 込 め る た め、 パンド 幅 の 大 き い A l G a A s 層 (21b)、 (24a)で活性層 を挟んだ 検 泣 あ り、 これに よ

り発光効率を向上させることができる。ここで 発光常子Tに対して基板(1)はカソードとなり、 a 暦(22)はゲート、 p 歴(21)はアノードとなる。 各 発光常子T上には、 絶縁保護被譲(31)が被覆され、 各々に分離される。

各角光素子のゲート(22)は、絶縁保護被談(30)に設けられたコンタクト孔で1。 絶縁保護被談(30)上に設けられた金属河頂配線(41)。 絶縁保護被談(30)に設けられたコンタクト孔で3。 n 形 G a A s 基版(1)上に積層されて発光素子群と分離された n 形 G a A s 暦 (22a)。 コンタクト孔で3。 金属浮類配線(41)。 コンタクト孔で1 を介して各々接続されている。

各発光素子のアノード電話は、 絶縁保護被談(30)に設けられたコンタクトれて 1 、 絶縁保護被談(30)上に設けられた金属部議院総 (40)、 金属部語院総 (40)、 金属部語院総 (40)上の地縁保護被談(31)に設けられたコンタクトれて 2 を介して 転送クロック ライン に 決議される。 転送クロックラインは ø 、 ø 。 ø 。 ø 3 の 3 本が形成され、 各発光素子のアノード 電低 は、 ø

1、 かい か 3 のいずれか 1 本に、 長さ方向に向かってかい かい か 3 の 職者で繰り返す様に接続される。

また、各角光素子ゲート(22)は、絶縁保護被職(30)に設けられたコンタクト孔C 1、 地縁保護被疑(30)上に設けられた金属浮蹟配線(41)、絶縁保護被護(30)に設けられたコンタクト孔C 3、 n 形 G a A s 帯板(1)上に積層されて角光素子群と分離された n 形 G a A s 層(22a)、 コンタクト孔C 3、 地域保護被疑(30)上に設けられた金属領護品線(42)を介して電源電圧 V exに接続されている。

上記標達の発光器屋の動作を説明すると、 今転送クロックライン e n がハイレベル電圧となり発光素子 T (0)が O N 状態になっているとする。 このとき 免光素子 T (0)のノード G e はほぼ W ボルトとなっている。 すると S 角光素子のゲート 電極を結合した 低流ネットワークに 電流が流れ、 発光素子 T (0)に 近いノードが 最も電圧が引き下げられ、 離れていくほど影響は少なくなる。 耐えば次の 転送クロック e n にハイレベル電圧が加わると、 3 素子 おきの 角光素子 T (1)と T (・2)が O N 可能となるが、

ノード G : のほうがノード G - a より低い 電圧となっているため、 電型電圧を発光素子 T (1)が動作する電圧より高く、 かつ発光素子 T (-2)が動作する電圧より低く設定しておくと、 発光素子 T (1)のみを O N させることができる。 この動作を繰り返すと、 3 本の転送クロックラインを用いて発光素子の定塞を行なうことができる。

上記の様に、 先に発明した角光確保は、 発光素子のターンオン電圧または電流が、 別の角光素子の O N 状態によって影響を受ける様、 即ち、 相互作用をするよう様成したことにより発光の自己定変機能を実現した物である。

一般に光ブリンタに用いる角光質度は、 角光点の移動だけでなく 角光強度の変調が必要となる。 上記自己走変型角光装置においては、 以下の駆動 方法により発光強度の変調も可能である。 (例えば特願昭 6 3 - 6 5 3 9 2)

この医動力法の原理を第18回に示す。 第18 図の上に示した回路図では特に示されてはいないが、 各角光常子のゲート 様子は第15回または第 17回に示す様な電気的手段または光学的手段で 接続されている。 各角光素子のアノードには伝達 クロックラインが、 が2、 が3のいずれか1本が長 手方向にが、 が2、 が3の順番で繰り返し接続され ている。 転送クロックラインが、 が3、 が3には、 各々電波離1、 「3、 「3が制御回路信号が1によ り制御可能の様に接続され、 発光素子下(0)にはス タートパルスが3が接続されている。

を送りロックラインが、 が2、 が3には、 を逃パルスとして矩形信号が時刻とに対して各々遅れと 1で印可される。 各転送パルスはわずかな重なり時間を持つように設定される。

角光素子下(0)に矩形のスタートバルス 0 0 を印可し、 はスタートバルスにわずかな重なり時間を持つを送りロック 0 i、 引続きを送りロック 0 i、 0 i、 をはり返し印可することにより、 発光素子アレイは、 自己走査を始めるが、 ここで制御回路信号 0 i にを送りロック 0 i、 0 2 i、 0 3 に同期した信号をおくり、 転送りロックに電波源 1 i、 1 i、 1 iを飛せると自己走査により発光状態にある発光

電流源を転送クロックの数だけ作らればならず、 竪動回路部分が複雑で高値になるという問題点が あった。

また、 上記自己定要型発光装置においては、 発光デューティが低いため平均的な発光強度が低く、 強い発光を行なおうとすると寿命が短くなるとい う問題点があった。

すなわち、上記自己走査型角光装置においては、ON状態、即ち角光状態にある無子は、転送クロックが異なっている場合を除いて、常に一つづつであり、例えば1000ピットの角光装置を構成したしまると「ピットの角光時間は全体の発光の1/1000(角光デューティが1/1000)であるという問題があった。このためデューティが1 の場合と同じ光量を得ようとすれば1000倍以上の電流を各角光響子に流す必要があり、これは単体発光素子の発光等ではくさせ、長寿命の発光装置を得ることが達しいという問題であった。

【課題を解決するための手段】

本角明は前記従来の問題点を解決するものであ

第子を他の見た累子よりも強く発光させることが でまる。

第18 図においては、ここでは角光素子下(3)の 輝度を特に強くするよう、 伝送クロック ø a に電波 取し a を自己走査により角光素子下(3)が発光状態 になる時刻もに乗せている。

上記目己走在型角光算屋は、 このような方法によって任意の場所の群度を上げることができ、 光ブリンタ等へ画性を書き込むことが可能となる。 【角柄が解決しようとする理想】

しかしながら、上記方式を用いると第18回の下に示す発光強度しから明かなように、 首後 書き込みをする 累子 T(3)以外の累子 もある程度の発光(以下パイアス光と呼ぶ)をしている。 これは ON 状態を 推持するための 電波で発光が生じるためであり、 光ブリンタ に使用した場合、 全体にある程度の光が照射されていまうことになる。 このため画像の品位が悪化してしまうという問題ながあった。

また従来の延動方法では面性を書き込むため、

って、 しきい電圧もしくはしきい電波が外部から 対容可能な制御電話を有するスイッチ架子多数録 を配列したスイッチ架子アレイの各スイッチ架子 の制御電話を互いに電気的手段もしくは光学的手段にて決議すると共に各スイッチ案子に電視ラインを 変にて決議すると共に各スイッチ案子に電視ラインを電気的手段を用いて決議し、 かつ各スイッチ 素子にクロックラインを決議して形成した自己走 をアレイと、

しまい 地圧もしくはしまい 電流が外部から別録 可能な制御 電極を有する発光素子多数個を認列し た発光案子アレイとからなり、

発光度子アレイの各制御電価を終記スイッチ度子の制御電価と電気的手段にて接続し、 各発光度子に発光のための電波を印加するラインを設けた 発光頻度である。

本角明によれば、 独角光素子にほけた角光のための電波を印加す。ラインを、 角光を制御するクロックラインとして使用するため、 走査目的と角光素子を分離し、 走査回路より生じるパイアス先を選載することが可能となる。 つまり発光素子に

は見光が必要の時期のみ発光させることが可能と なる。

また、 走班回路と発光素子の基本的 な様成は同一とすることができるので、 製造工程がさほど複雑化サポ、 フォトレジストバターンを変更することにより、 従来素子の製造工程をそのまま利用することが出来る。

また、発光装置を、複数の発光素子からなるいくつかのプロックに分割し、各プロック内の発光素子の制御電話全てを各プロックに対して1つづつ配置された1つの前記スイッチ素子の制御電台と各々電気的手段にて接続し、複数の発光の免光素の電流を印加するラインを1プロック内の発光素子に接続することも可能であり、この方法によれば、発光装置の長寿命化を実現出来る。

また、しまい電圧もしくはしまい電波が外部から制御可能な制御電価を有するスイッチ素子多数個を配列したスイッチ素子アレイの各スイッチ素子の制御電価を互いに電気的手段もしくは光学的手段にて接続すると共に各スイッチ素子に電纜ラ

排除することが出来る。 このためパイアス光の影響は殆どなくなり、 光ブリンタ等への応用を考えた 度、 ブリンタ等の品位を向上させることができる。

また画像の音を込み信号は従来の転送クロック ラインにでなく、 書き込み発光素子に直接入力出 来るため駆動回路が開略となる。

さらには発光素子アレイにプロックを形成し、 プロックごとに自己走査し、 プロック内案子に別 々に書き込みラインを設ければ、 書き込み時の電 流を少なくでき、 発光素子の寿命を高めることが できる。

また、一度角光するとリセット信号が加わるまで角光状態を維持する角光サイリスタ等の角光メモリ票子を角光票子として用い、次期走臺信号によりリセットする構造とすれば、デューティをほぼ1とすることができ、長寿命化を実現できる。

実施 例 一 1

第1実施所の最略を第1回、第2回に示す。 第

インを電気的手段を用いて接続し、かつ スイッチ素子にクロックラインを接続して形成した自己 走蓋アレイと、

メモリ戦能を有する発光メモリ索子アレイと、 は自己走在アレイに接続した、 信号を終発光メ モリ素子アレイに書き込む書き込みスイッチアレ イと、

毎月光メモリボ子アレイをリセットするリセットスイッチアレイと、

を設けることも可能であり、この様成によれば、 角光デューティをほぼ1とする事が出来、 角光電 域の削減および角光製造の長寿命化が実現出来る。 【作用】

本発明では上記の様に、先の自己走至性発光質 産を転送業子として使用し、ほぼ同一構造の別の 発光素子アレイに発光機能を分離したため、 転送 機能と発光機能を明確に分離出来る。

そこで、 パイアス先の原因となる 0 N 状態 転送を行なう 転送素子上部に光遮蔽度を設けることができ、 パイアス先の画像書き込みに対する影響を

1 図は本実施別の充光製造の最略を示す平面別、 第 2 図は第 1 図の X - X ・ ラインの断面図である。 層様成は第 1 2 図、 第 1 3 図、 第 1 4 図に示した 従来の発光素子アレイと同じとしている。 以下に 製造工程および構造について説明する。

まず、 n 形 G a A s 路 板 (1)上に、 n 形 G a A s 暦 (24a)、 p 形 G a A s 暦 (23a)、 n 形 G a A s 暦 (22a)、 p 形 A i G a A s 暦 (21b)、 および p 形 G a A s 暦 (21a)を 順 次 役 暦 する。

祖居された半導体層は、分離溝(50)により各鬼 光素子下に分離される。また、各鬼光素子下のp 形 G aA s層(21a)およびp形AIG aA s層(21b)は、 3 つの島状にn形 G aA s層(22a)上に残留する様、 ゲート電話および一方向性結合架子作製のために 一部削除される。譲3 つの島は、1 つの大きな島 と連続する 2 つの小さな島とされ、2 つの小さな 島は、発光素子アレイの長手方向に、島、島、谷、 島、島、谷、島、島、谷と通り返す様に配置され る。ここで、島、島、谷は1 つの鬼光素子に対応 し、谷とは露出したn形 G aA s層(22a)部分を示す。 次に基板上全体に絶縁被損(30)を被理する。

そして、 鎮絶豫被鎮(30)の、 前紀開除幾作され た n 形 G a A s層 (22a)上および3箇所の p 形 G a A s層(21s)上の位置に接続用コンタクトホール C i を 閉ける。

次に、 鎮絶縁被膜(30)上に、 各角光素子の n 形 G a A s 層 (22a)と 間接する発光素子の p 形 G a A s 層 (21a)とをコンタクトホール C i を用いて接続する T字型の電源電話およびゲート電話站合用金属簿 腹配線 (45)、 免光 紫子 の 大 き な 路 杖 p 形 G a A s 層 (21a)ヘコンタクトホールC」を介してクロックパ ルスをつたえる金属輝度配線(44)、 角光素子の残 り の 島 状 p 形 G a A s層 (21a)ヘコン タクトホール C 1を介して駆動電圧をつたえる金属薄膜配線(42)、 をそれぞれ设ける。

次に該金属弾鎖配線(45)上の一部に、 ゲート電 岳 - 電源電話園の抵抗 R、として使用する増をドウ プした非晶質シリコン (163)を約1μmの厚さで被

族非品質シリコン(183)は、各角光素子に対して

∮1、 ∮2の順番で辿り返しすように調整される。

上記実施例の構造では、 伝送素子、 結合用ダイ オード、 書き込み用発光器子の全てをp形G2As 層 (21a) および p 形 A I G a A s層 (21b)の パターンニ ングのみで形成でき、 製造工程は前記従来の発光 素子製造工程とさほど変化ない。 つまり構造が複 雑化しているわりには、 製造工程は複雑化してい ない.

上記発光装置の等価回路回を第3回に示す。 第 3回からも明らなか様に、 上記実施例の発光護産 は、 転送票子T(-1)~T(2)、 書き込み用発光票子し (-1)~1(2)からなる。 伝送票子部分の構成は前記 従来所と全く同じであり、 ここでは第9回で示し たダイオード接続を用いた例を示している。 転送 素子のゲート電低 G・1~ G 1 は 書き 込 み 用 角 光 素子 のゲートにも接続される。 参き込み用角光素子の アノードには書き込み信号Sinが加えられている。 以下に上記角光袋造の動作を説明する。

転送票子回路の意味化した排成断面図を第4図:

に示すが、 転送票子部分は従来例と同様に動作す

1つづつになるよう分離される。

次に基板上全体に絶縁数以(31)を被理する。

そして、鉄地球波球(31)の、肩足非品質シリコ ン(163)、 金属部級配線(42)、 および金属部級配線 (44)の上の位置に接続用コンタクトホール C z を間 it 3.

次に、 鉄地球被撲(31)上に、 コンタクトホール C zを介して金属薄膜配は(44)(乳光素子のアノー ド電桶)ヘクロックバルスを伝える書き込み信号 ライン(Sin)、 コンタクトホール C a を介して 金属 部 誘 尾 緒(43)(非 晶 賞 シ リ コ ン (163) を 介 し て 走 査 臼 背景子のゲート 電話に接続される) へ 電 雌 電圧 をつたえる電源ライン(41)、 コンタクトホール C ₹を介して金属薄膜配線(40)(走搬回路無子のアノ ード電伍)ヘクロックパルスを伝えるクロックラ インタル りょを設けた。

ここで、 クロックライン協合用金属薄膜配線(4 0)上に設ける片側のコンタクト孔C2の位置は、 各 走査回路素子のアノード電話が、 クロックライン ∮2のいずれか1本に、 長さ方向に向かって

る。 いま伝送業子で(0)が O N 状態にあるとすると ゲート電話 Gョの電圧はVax(ここでは5Vと 却定 ・する)より低下し、ほぼ零Vとなる。 従って書き 込み信号Sinの電圧がpni接合の拡散電位(約1 V)以上であれば、発光ステレ(0)を角光状態とす ることができる。 これに対しゲート電極G-1は約 5 V であり、ゲート電話 G ; は約 1 V となる。 従っ て発光素子 L(-1)の書き込み電圧は約8 V、 発光素 子 L(1)の書き込み電圧は約2Vとなる。 これから 角光常子 L(0)のみに書き込める書き込み信号 Sin の 君圧 は 1 ~ 2 V の 穏 聞 と な る。 角 光 素 子 L(0) が ON、 即ち発光状態に入ると書き込み信号 Sinラ インの電圧は約1Yに固定されてしまうので、 急 の角光素子が遊択されてしまうというエラーは防 ぐことができる。 発光強度は含き込み信号 Sinに 流す電流量で決められ、 任業の強度にて選集書き 込みが可能となる。また発光状態を次の業子に転 送するためには書き込み借号Sinラインの電圧を 一度 写 V までおとし、 角光している 男子をいった んOPPにしておく必要がある。

向ここでは、 しまい 選圧もしくはしまい 電波が 外部から制御可能な制御電腦の結合方式として、 ダイオード結合方式を用いているが、 は後級方式 は上紀に限らず、 第15回、 第16回に示す様な 低抗ネットワークによる方式などの方法であって も点い。

また、上記例においては、 抵抗(163)として非品質シリコンを用いているが、 該抵抗は同様の抵抗事の物質であれば、 任意の物が使用出来る。 また、抵抗の構造も上記構造に限らず、 発光要子作成のために根層した一郎の層を抵抗層として適用する等任意の構造を使用出来る。

实施例-2

本 発明 の 第 2 の 実施 例 を 第 6 図 8 よ び 第 6 図 を 用 い て 以 下 に 製 明 す る。 第 6 図 は 本 実 施 例 の 発 光 養 産 の 平 面 図 を 示 し、 第 6 図 は 等 価 図 路 図 で あ る。

まず、 n 形 G a A s 基 板 (1)上に、 n 形 G a A s 層 (24b)、 n 形 A l G a A s 層 (24a)、 p 形 G a A s 層 (23a)、 n 形 G a A s 層 (22a)、 p 形 A l G a A s 層 (21b)、 および p 形 G a A s 層 (21a)を 順 次 積 層 す る。

次に独金属部鉄配線(45)上の一部に、ゲート電低一環環電低間の抵抗R にとして使用する増をドウブした非品質シリコン(163)を約1 μmの厚さで装置する。 22 非品質シリコン(163)は、各角光素子に対して1 つづつになるよう分離される。

次に基板上全体に絶縁被膜(31)を被覆する。

そして、鉄絶線装頭(31)の、 解記非品質シリコン(163)、 金属部既配線(42)、 および金属部鎮配線(44)の上の位置に接続用コンタクトホール C ±を閉ける。

根層された半導体層は、分離情(50)により各角 光素子下に分離される。また、各角光素子下のp 形 G a A s層(21a)およびp形 A I G a A s層(21b)は、 5 つの森状にn形 G a A s層(22a)上に飛替するほ、 ゲート電極および一方向性結合素子作製のために 一部削除される。 は5 つの森は、 2 つの小さな鬼 と連続する3 つの比較的大きな島とされ、 3 つの 比較的大きな島は、 発光素子アレイの長手方向に、 並ぶ様に配置される。 2 つの小さな島は、 発光素 子アレイの長手方向に、 島、 島、 谷、 島、 島、 本、 高、 島、 谷と辿り返す様に配置される。 ここで、 1 つの比較的大きな島は1 つの発光素子に対応し、 島、 路、 谷は3 つの発光素子に対応した n 形 G a A s層(22a)のゲート電極部分を示す。

次に基板上全体に絶縁被膜(30)を被理する。

そして、鉄地球被鉄(30)の、育記削除操作された n 形 G a A s層 (22a)上および 5 箇所の p 形 G a A s層 (21a)上の位置に接続用コンタクトホール C i を聞ける。

次に、 該連接被負(31)上に、 コンタクトホール C z を介して金属薄袋配達(44)(発光累子のアノード電話) ヘクロックパルスをつたえる書き込みライン(S in, S in, S in, S in, C コンタクトホール C z (非品質シリコン(183))を介して金属薄膜配線(43)(走五回路業子のゲート電話に接続) へ電源電圧をつたえる電源ライン(41)、 コンタクトホール C z を介して金属薄膜配線(40)(走五回路票子のアノード電話) ヘクロックパルスをつたえるクロックラインが、 が、 を設けた。

ここで、クロックライン結合用金属薄質配線(40b)上に設ける片側のコンタクト孔C:の位置は、各定室回路素子のアノード電極が、クロックラインSim、Sinz、Sinzのいずれか1本に、長さ方向に向かってSim、Sinz、Sinzの概念で繰り返すように異葉される。

第6回は上記実施例の等価回路図で「るが、 上記回路が第1の実施例と異なるのは、 発光素子を3つづつのプロックとし、 1 プロック内の角光 葉子は1つの走後回路素子によって制御し、 かつ 1 プロック内の角光素子にそれぞれ別々のクロックラインを接続して、 発光素子の角光を制御した点である。 図中、 角光素子 L₁(-1), L₂(-1), L₃(-1), A.大素子 L₁(0), A.大素子 L₁(0), A.大素子 L₁(-1), L₂(-1), L₃(-1)等がプロック化された発光素子を示している。

動作は第1の実施例と回じで、1 素子づつ Sin によって発光が書き込まれていたものが、同時に 複数書き込まれ発光し、それがプロックごとに転 送するようになったものである。

いま、 しEDプリンタ等の一般的に知られる光ブリンタ用の光理として上記自己走壺型発光質量を用いることを考えると、 A4の短辺 (約21cm) 相当のプリントを18ドット/mmの解像度で印字するためには約3400ピットの発光電子が必要になる。

上記支比例~1 にて説明してきた発光資産では 発光しているポイントは常に一つで、 上記場合で はこの強度を変化させて画像を書き込むことにな る。 これを用いて光ブリンタを形成すると、 通常

み 電流が小さくて済み、 さらに長寿命化をはかる ことができる。

実施例 - 3

以下に、デューティをさらに向上することが出来る発光接近の例を第7명。第8回。第9回。第 10回を用いて説明する。第7回は本実施例の発光接近の新面図で、第8回は終プロック機成図。 第9回は同等語図を認定。第10回は同等語図路の PNイメージ図である

本実施例のアロック様成団を第8回に示す。 免 光素子アレイはシフトレジスタ(200)、 書き 込みスイッチアレイ(201) 邸分、 リセットス イッチアレイ(202)、 発光メモリ素子アレイ (203) からほ成される。 各々のアレイは N ケ の 葉子からなっており、 その番号を(1)~ (N) とする。

シフトレジスタ(200)は世魂: Vi. 複数の 転送パルス: ø、 及びスタートパルス: ø iにより 駆動され、 O N 状態が転送(自己走充)される。 転送方向は、 ここでは左から右、 即ち(1)から

しかしながら本実施別によると、 ビット 総数が同じ条件で比較すると、 この例では プロックに 3 葉子人っているため、 従来の方式に 比べ 1 葉子の角光時間は 3 倍となる。 従って、 0 N 葉子に 流す電波は 1 / 3 でよく、 従来例に比べ及寿命化することが可能である。

上記例では、 1 プロックに3 素子含まれる場合を例示したが、 この素子数が大きいほうが書き込

(N)としてある.

きさ込みスイッチアレイ(201)は、 画性信号: Vinを免光メモリ素子アレイ(203)におさ込むスイッチであり、 シフトレジスタ(20)に同期する。 つまり、 時刻 t に O N 状態であるシフトレジスタ(200)に対応する発光メモリ素子アレイ(203)のピットに、 画像信号: Vin (1)をきき込む曲きを有する。

この画像信号: Vinの書き込みは、本実施例では各ピットとも同じ番号内で行われる様されている。 一度書き込まれた発光情報は発光メモリ素子でレイ(203)に保持される。

一方、 シフトレジスタ (200) は何時にリセットスイッチアレイ (202) もフドレスするよう情感されている。 但し番号 (1) のシフトレジスタ出力は番号 (2) のリセットスイッチに、 あ号 (2) のシフトレジスタ出力は番号 (3) のリセットスイッチに、 等、 1ピット 転送方向 へぶ チビボ子に 使ほされている。 このリセットスイッチ おアドレスされると角光メモリ 素子はリセット ち

れる。即ち、シフトレジスタが O N すると、 彼シフトレジスタより I ピット転送方向 へ 遠んだ 発光 メモリ素子は、 発光状態、 非発光状態に関わらず、 一旦非発光状態 (O F P 状態) に戻される。

このような様成になっていれば、 酸像信号の時間変化が発光メモリ素子の位置変化として書き込まれ、 発光メモリ素子に函像情報が書き込まれて発光による画像パターンが構成される。 そして次の 画像信号を書き込む原、 リセットスイッチ で後の 音き込まれた 画像情報は消去され、 そのすぐ後に訴たな画像情報が書き込まれる。

このため、 角光素子はほぼ常時点灯に近い状態となり、 デューティはほぼ 1 となる。

ここではシフトレジスタ(200)を一つのみ 飲け、 この出力を確像は号書き込み及びリセット の 両方に用いるよう様成したが、 シフトレジスタ を 二つ投け、 それぞれ 値像信号書き込み用及びリ セット用として用いても良い。

本施例等価回路図を第9回に示す。 この実施例は第8回に示した構成の機能を果たすよう作られ

メモリ機能として利用する。

この等価回路回の動作を第11回に示すバルスタイミング回を用いて説明する。 第11回に於てT1~T5は時刻を表す。 転送クロックはø1~ø3であり、ø1はT1~T2及びT4~T5の間、ø2はT2~T3の間、ø3はT3~T4の同がハイレベルとなっている。 シフトレジスタ出力 V。(1)~V。(3)はそれぞれø1~ø3に同期して取り出され、出力はローレベルとして与えられる。 画像信号: Vinは時刻T2~T3にハイレベルとなり、ピット参号(2)の発光素子に参多込む。

今時到T1~T2の間を考える。 このときシフトレジスタの出力として、 出力 V。(1)がローレベルとして取り出される。 この出力 V。(1)は書き込みスイッチであるトランジスタT r3(1)のベースに接続され、トランジスタT r3(1)を書き込み可能状態にする。 しかしここで蓄理信号: Vimはローレベルであるから発光メモリ素子への書き込みは行われない。 一方出力 V。(1)は質時にリセットスイッチであるトランジスタT r4(2)のベースにも印加さ

たものである.

シフトレジスタ(200)は従来例にて示した 先の負明(特別町83-85392)と同じ様成 である。サイリスタはトランジスタ下に、Tr2で 様成され、そのゲート部が抵抗Ri、Riを介して 様度するサイリスタ及び電源: Viに接続される。 このシフトレジスタの出力はゲート部から取り出 され、出力電圧 Vo(1)~ Vo(3)と表示されている。 (1)~(3)は各ピットの番号である。 図中、クロッ クラインの電流を制限する抵抗は、抵抗Reで表し ている。

れる。 この出力 V e(1)はポポルト程度まで下がるためトランジスタTr4(2)のエミッタ電圧もほぼポポルトとなり発光メモリ素子を O P P 状態にしてしまう。 従って、ビット書号(2)の発光メモリ素子はリセットされたことになる。

次に時刻下2~下3の間を考える。 シフトレジスタ出力は V。(2)であり、これが下r3(2)のベースに印加される。 ここで画像信号: Viaはハイレベルであるからトランジスタ下r3(2)に電流が流れ、 発光メモリに流れ込む。 この電流はトランジスタ下r6(2)のベース電流となりこれがピット 番号(2)の発光メモリ素子をONさせる。 この発光は次のリセット信号まで進持される。 この時、 ピット番号(3)の発光メモリ素子は V。(2)によりリセットされる。

発光メモリ累子に流れる電視は低抗Rcによって 制限され、 デューティが大きくなったため少ない 電流で良く、 高信頼度の発光質値を得ることがで まる。

本実施例では転送クロックパルスが3日の場合

で動作を説明したが、 3 相以上で ってももちろん動作する。 さらに発光素子を一列に並べた例を示したが、 足列を直接にする必要はなく、 応用に はって蛇行させてもよい い、 途中から二列 は 見 で がって とも可能である。 またこの 関係 を を で の 以 現 経 を で の で が イリスタ に 展 た し て し た が ず イリスタ に 展 た し で し で サ イ リスタ に 居 た し で レーザ サ イ リスタ で あれ ば これ に 限 ら れ ず 何 ア タ で あ る で 体 及 く、 発光 常子と し し で サ イ リスタ 体 の 変 能 の 変 能 例 で 示 す よ う に なん ら か の 方 法 に よ り 集 債 化 し て も よ い。

第7回では第9回で示した等価四指を集役化して作成する場合を示す。第10回に第9回の等価回路をP、Nイメージで書き直した回を示す。シフトレジスタの各ピットはPNPNの名用情域で表される。シフトレジスタのPNPNの各ピットをTs(1)~Ts(4)と表す。この様成を半導体基仮上に作成した例を第7回に示す。

れる。 リセットスイッチ: Tr4(2)は(22)(2 3)(24)から構成され、不要な(21)は(22)と接続されている。(23)は書き込みス イッチTr3(1)のベース(21)と接続される。

第7回に示した構造を用いると、上述の機能を 完全に果たす事が可能となる。

なお上記実施例では半導体としてGaAsを用いた例を示したが、他の半導体であっても良い。また半導体の根層の仕方を上部からPNPNとしたが、逆にNPNPとしても動作電圧、クロックバルスが反伝するだけで問様に動作する。

またここではシフトレジスタ部分としてPNPNのサイリスタ機成を例に及明したが、 この電位を検知し、 しまい電圧が低下し、 これを利用して 転送動作を行わせるという機成は、 PNPN 構成のみに残られず、 その機能が達成できる素子であれば特に限定されない。 例えば、 PNPN4層構成でなく、 6層以上の構成でも同様な効果を関榜であ、 まったく同様なシフトレジスタ機能を達成であ、まったく同様なシフトレジスタ機能を達成することが可能である。 さらには静電時

第7回はピット お号(2)についてその新羅図を示 したものである。 半絶縁性 G a A s 基 版 (1)上に、 N 形 G a A s 暦 (24)、 P 形 G a A s 暦 (23)、 N 形 G a A s 暦 (22)、 P 形 G a A s 暦 (21)を 周次祖暦した構造となっている。 各半導体層は絶 縁隊(30)により分離され、 それぞれ雑館を有 する奈子に分割され、 金属老師(43)により電 気的に接続される。 抵抗Ric RiはN形G a As 層 (22)で形成される抵抗素子であり、 その頃は 常潤V1.に接続される。 シフトレジスタ: Ts(2)は (21) (22) (23) (24) の4度から機 成される。 含き込みスイッチ: TF3(2)は(21) (22) (23) から構成され、 不要な (24) を(23)に接続し、(24)の効果を殴してい る。 角光メモリ素子: TL(2)は(21)(22) (23) (24) の4層から構成され、書き込み スイッチTr3(2)の(23)(24)がシフトレジ スタTL(2)の(23)と接続される。 これが角光 メモリ君子の書き込み電気となる。 斑坑Rcも斑坑 R. . R.と同じくN形GaAs層(22)で形成さ

サイリスタまたは電界初間サイリスタ (F C T) と呼ばれるサイリスタを用いてもまったく同様であり、 本見明に含まれるものである。

発光メモリ果子についてもPNPN様成に限られるものでなく、 6 度以上の様成でも同様な効果を期待でき、 さらには砂電跳率 (SI) サイリスク (FCT) と呼ばれるサイリスタを用いてもまったく同様な発光メモリ機能を実現することができる。

この自己走査型角光接層は、 光ブリングの書き込みヘッド、 ディスプレイ等への応用が考えられ、これらの機器の低価格化、 高性低化に大きな哲學をすることができる。

【泉明の効果】

以上述べてきたように、本角明ではパイアス先の原因となる 0 N 状態転送を行う「転送素子」とを選集を込みを行う「審書込み用鬼光素子」とを分離したため、 転送素子によるパイアス光は上郎 野の出ないようにすることが出来る。 このためパイアス先の影響は殆どなくなり、 プリンタ等の品位を向上させることができる。

また画像の書き込み信号を、 転送クロックラインにでなく、 書き込み発光素子に直接入力できるため返数回路が簡単となる。

さらには角光素子のプロックを形成し、 プロック内素子を別々に書き込むことにより、 書き込み時の電流を少なくでき、 角光素子の寿命を高めることができる。

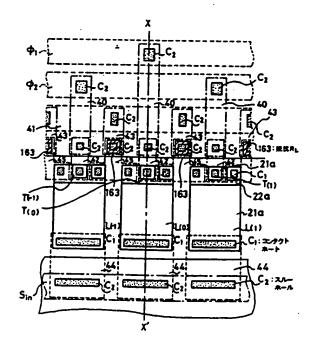
等価回路図および断面構造図、 第18回は先の角 光素子アレイの駆動方法を示すバルスタイミング 図、 第19回は従来の発光素子の電流電圧特性図、 第20回は従来の3増子型発光素子の構造を示す 最格断面図である。

特作出版人 日本板骨子棒式会社 (約次額 代理人 弁理士 大 罗 精 市训修理 伝統計 また、発光メモリポ子アレイを用いることにより、デューティがほぼ1の発光鏡度を、 簡単な製造工程にて製造です、 ワイヤボンディングの数の問題、 医砂 I C の同題、 コンパクト化、 短ピッチ化等の様々の問題を解決するものである。

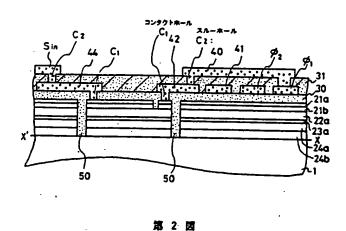
また本角明は光ブリンタ、 ディスプレイ等へ応 用でき、 これらの振器の性能向上、 低価格化に大 きく寄与することができる。

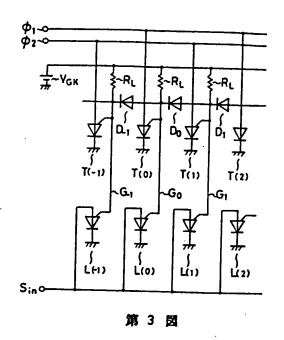
4. 図画の簡単な歴明

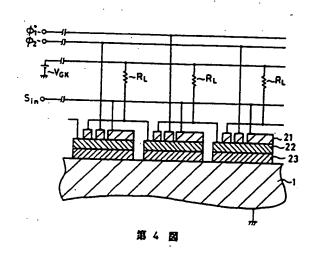
第1回は本発明の第1の実践例を記録の第4回は本発明の第3回は同等価値に、第4回は「日本発明の第2の実践例を示すの第4回は、第5回は本発明の第2の実践例を示すの第2の実践例を示すが過度、第10回はアングの 第11回は 第14回は 第14回は

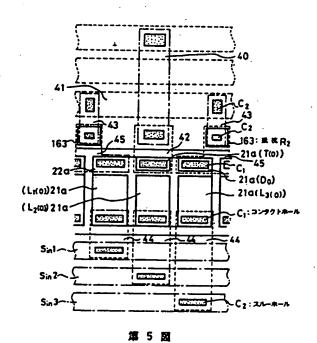


道 1 页

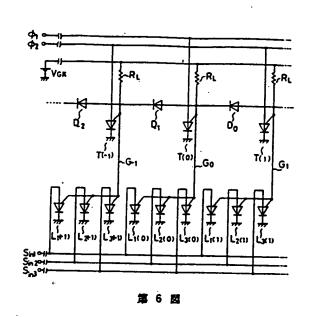


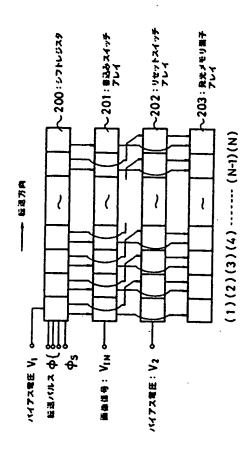


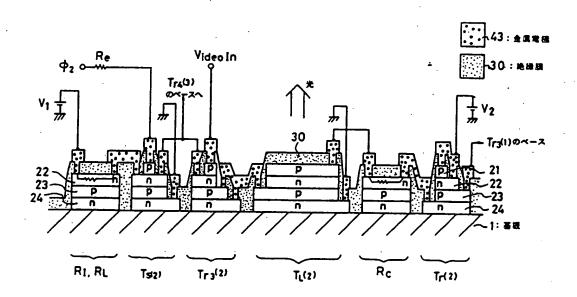




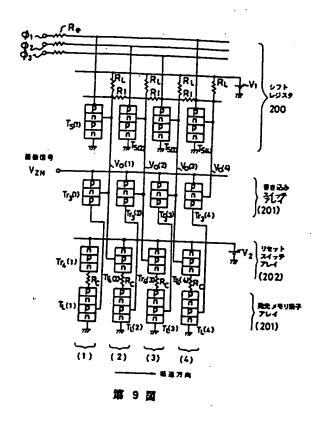
X

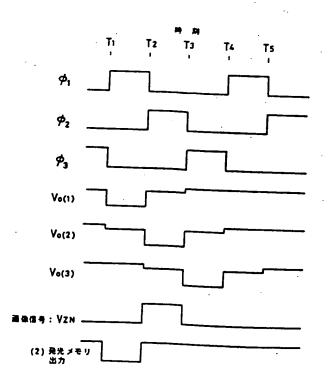




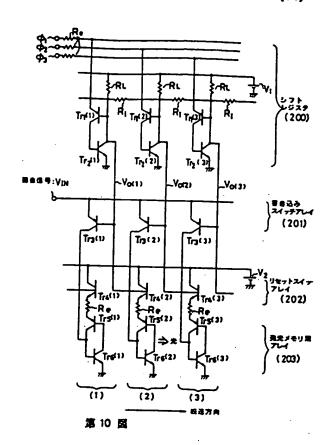


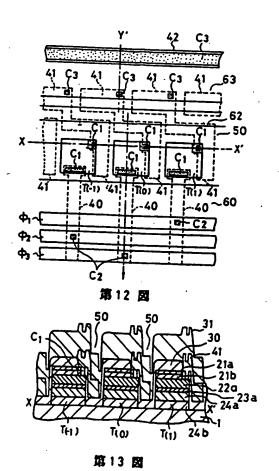
第 7 図

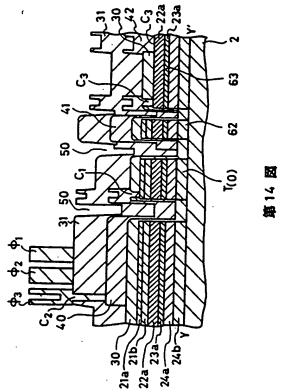


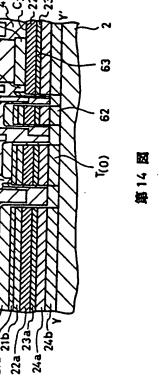


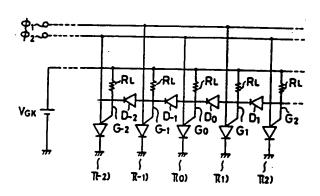
第 11 図



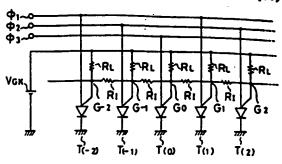




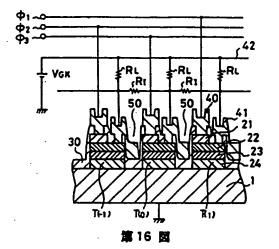


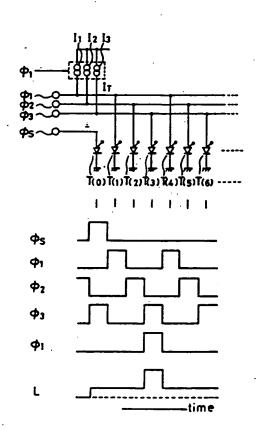


第17 図

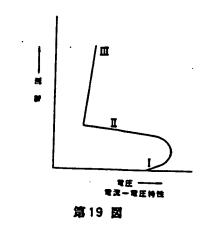


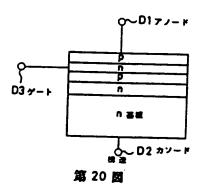
第 15 図





第18 図





第1頁の続き

 ⑤Int. Cl. 5
識別記号 庁内整理番号
H 01 L 27/10 4 5 1 8624-5 F 27/15 7733-5 F 33/00 J 7733-5 F

@発 明 者 田 中 修 平 大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日本板硝子株 式会社内